# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-044932

(43) Date of publication of application: 15.02.2000

(51)Int.CI.

CO9K 3/14

(21)Application number: 10-212724

(71)Applicant: TOKUSHU KIKA KOGYO KK

(22)Date of filing:

28.07.1998

(72)Inventor: ASA TAKESHI

ISHIZU KEIJIRO

MORIYASU NOBUHIKO

**NOGUCHI JUN** MIMURA HIROSHI

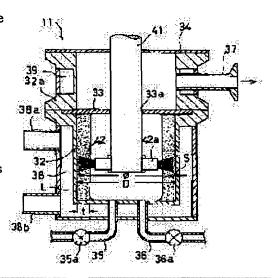
## (54) PREPARATION OF ABRASIVE MATERIAL

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prepare particles for abrading silicon wafers by crushing zeolite amorphous particles into fine particles.

SOLUTION: A liquid to be treated L comprising a mixture of zeolite amorphous particles and water is introduced into an agitating tank 32, and an agitating blade 42 is rotated at a high speed with a circumferential speed of 50 m/sec or higher. The liquid to be treated L is rotated at a high speed as a cylinder with a thickness of t by a centrifugal force. Since the particles are crushed through collision and friction between the agitating blade 42 or the tank or through friction between other particles and also acquire round forms with their corners being removed, they do not damage the processed surface.





### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

23.02.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-44932

(P2000-44932A)

(43)公開日 平成12年2月15日(2000.2.15)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

最終頁に続く

C09K 3/14

550

C09K 3/14

550D

550E

## 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 9 頁)

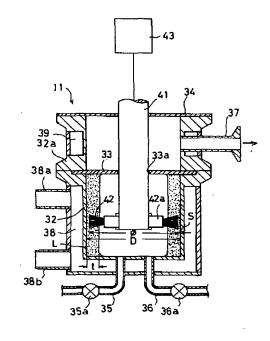
(21)出願番号	<b>特顯平10-212724</b>	(71) 出願人 000225016
		特殊機化工業株式会社
(22) 出顧日	平成10年7月28日(1998,7,28)	大阪府大阪市福島区海老江8-16-43
		(72)発明者 麻 彪
		大阪府大阪市福島区海老江8-16-43 特
		殊機化工業株式会社内
		(72)発明者 石津 敬司郎
		大阪府大阪市福島区海老江8-16-43 特
		殊機化工業株式会社内
		(74)代理人 100060025
		弁理士 北村 欣一 (外3名)

## (54) 【発明の名称】 研磨材の製造方法

## (57)【要約】

【課題】 ゼオライトアモルファスの粒子を微細な粒子 に破砕してシリコンウェーファ研磨用の粒子にする。

【解決手段】 攪拌槽32内にゼオライトアモルファスと水の混合物からなる被処理液しを入れて回転羽根42を周速50m/sec以上の高速で回転させる。被処理液しは遠心力で厚さtの円筒状になって高速回転し、粒子は回転羽根42や槽との衝突及び摩擦、粒子相互の摩擦などで破砕されると共に角が取れて丸味のある形状になり、被加工面に傷をつけない。



10

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 円筒形の攪拌槽と、該攪拌槽と同心で攪 拌槽の内周面と僅かの間隙を存して高速回転する回転羽 根とを有する微粒化装置を設け、該攪拌槽内に、溶媒に 無機又は有機の砥粒原料の微粉体を混合及び溶解させた 混合液を供給し、回転羽根を50~100m/secの 周速で駆動して混合液を薄膜円筒状に高速回転させなが ら攪拌して前記微粉体を超微粉体に破粋し、前記混合液 を該超微粒子を有する懸濁液とすることを特徴とする、 研磨材の製造方法。

【請求項2】 請求項1において、前記微粒化装置の前 段に、円筒形の攪拌槽と、該攪拌槽と同心で攪拌槽内面 と僅かの間隙を存して高速回転する回転羽根と、撹拌槽 下部の溶媒入口と、攪拌槽上部中心の砥粒原料粉入口と を有する混合装置を設け、溶媒と無機又は有機の砥粒原 料粉を攪拌槽に同時に供給しながら攪拌し、任意の割合 に混合された攪拌処理液を取出して前記微粒化装置の攪 拌槽に供給することを特徴とする、研磨材の製造方法。 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、LSIの製造に際 して半導体基板として使用されるシリコンウェーファの 表面を、平滑に研磨するための研磨材の製造方法に関す

#### [0002]

【従来の技術】シリコンウェーファを研磨するための手 段としては、図1に示すような手段が用いられている。 図1において1は矢印方向に回転する回転台で、これに 多数のシリコンウェーファ2が保持され、該シリコンウ ェーファ2の表面に砥粒と水の混合物3が供給される。 そして下面にパッドを取付けたディスク4を混合物3上 から圧接しながら矢印方向に回転することによりシリコ ンウェーファ2の研磨がなされる。 この研磨に使用され る砥粒としては、セリア系、シリカ系、アルミナ系、ジ ルコニア系、二酸化マンガン系などの結晶体又は非晶質 体の粉末が用いられているが、該粉末は、鋭い凸部をも つ多数の粒子が集合した2次凝集の状態で使用されてい る。

#### [00003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、シリコンウ ェーファに対して、メカノケミカル研磨即ちケミカルメ カニカル研磨(CMP)を行なうことができる前記従来 のセリア系、シリカ系、アルミナ系その他の研磨材の粒 子又はゼオライトアモルファスの粒子を、任意の大きさ の丸味をもった微粒子に加工して優れた研磨作用が生じ るようにすることを課題とする。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため に用いる手段は、請求項1に記載したとおり、円筒形の

隙を存して高速回転する回転羽根とを有する微粒化装置 を設け、該攪拌槽内に、溶媒に無機又は有機の砥粒原料 の微粉体を混合及び溶解させた混合液を供給し、回転羽 根を50~100m/secの周速で駆動して混合液を 薄膜円筒状に高速回転させながら攪拌して前記微粉体を 超微粉体に破粋し、前記混合液を該超微粒子を有する懸 濁液とすることを特徴とする。この方法で製造した研磨 材は、粒径が小さく丸味を有するから、半導体基板に掻 き傷をつけることなく極めて平滑に研磨することができ る。

【0005】また、第2の解決手段は、請求項2に記載 したとおり、請求項1において、前記微粒化装置の前段 に、円筒形の攪拌槽と、該攪拌槽と同心で攪拌槽内面と 僅かの間隙を存して高速回転する回転羽根と、攪拌槽下 部の溶媒入口と、攪拌槽上部中心の砥粒原料粉入口とを 有する混合装置を設け、溶媒と無機又は有機の砥粒原料 粉を攪拌槽に同時に供給しながら攪拌し、任意の割合に 混合された攪拌処理液を取出して前記微粒化装置の攪拌 槽に供給することを特徴とする。この手段によれば、筒 20 状に旋回する混合液の内側から砥粒原料粉が分散しなが **ら供給されるので、砥粒原料粉と溶媒がいわゆる「ダ** マ」を生じることなく充分に混合し、後段の微粒化装置 における攪拌作業に支障が生じない。

#### [0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明 する。該実施の形態においては、研磨材の原材料として ゼオライトアモルファスを用いたものを一例として説明 するが、本発明は、セリア系、シリカ系、アルミナ系、 ジルコニア系、二酸化マンガン系等の全ての研磨材の製 30 造に用いるととができる。との実施の形態において原材 料として使用するゼオライトアモルファスは、例えば本 出願人が先に出願した特公平5-67568号公報に示 されている。ゼオライト生成時にその先駆体として生成 される微細な非晶質のアルミノ珪酸塩である。該アルミ ノ珪酸塩は、同公報に記載のように、イオン交換能や吸 着能を有する微粒子で、例えば水40m1、水酸化ナト リウム4g(グラム)、アルミン酸ナトリウム2g、4 0wt%のコロイダルシリカ14gを混合し、これに適 量のゼラチンを水溶液として加えて攪拌後、100℃で 1時間程度加熱することにより得ることができる。この アルミノ珪酸塩は、メカノケミカル研磨用の砥粒として 知られているが、直径25μm以上の粒子であり、すで に生成されたこれより大径のゼオライトも若干混合して いて平均粒径は65μm程度である。このような粒径で は砥粒として過大であり、表面形状が角張ったものも含 まれているので被加工物の表面に掻き傷がつくおそれが

【0007】本発明は、このようなゼオライトアモルフ ァス又はこれとゼオライトの混合物を、超微細な粒子に 攪拌槽と、該攪拌槽と同心で攪拌槽の内周面と僅かの間 50 分割すると共に表面に角部がなく丸味を帯びた形状にな 3

る加工手段を提供するもので、この目的のために図2の 混合装置10と図3,4の微粒化装置11又は11aが 使用される。これらの混合装置10と微粒化装置11. 11 aは、高速攪拌機としての機能を有するもので、本 出願人の出願に係る特開平9-75698号公報に高速 攪拌装置として記載されたものと同種のものである。

【0008】図2の混合装置10において、12は円筒 形の攪拌槽で、その上部にリング状の堰板13と上部室 12 aが重なって固定され、上端に蓋14が取付けられ る。 攪拌槽 12の下部には底壁 12bを貫通して回転軸 10 15が設けられ、その上端に回転羽根16が固定され、 下端にモータ15aが接続されている。該回転羽根16 は多孔の円筒部16aをアーム16bで回転軸15に連 結したもので、円筒部16aの外径は、攪拌槽12の内 径より僅かに小さい。

【0009】底壁12bには、溶媒として用いられる水 の入口17が開けられ、ポンプ17a, 水タンク17b が接続されている。また蓋14にはホッパ18が取付け られ、その上方に粉体フィーダ19が設置されている。 前記上部室12aの側部には、混合物を排出するための 20 流出管20が設けられ、パイプ20aでバッファタンク 21に接続されている。該バッファタンク21には真空 ポンプ21aが接続されて被処理液し中の空気を抜き取 るようにされ、該被処理液しは、液送ポンプ23,パイ プ23aを介して図3,4に示す微粒化装置11又は1 1aへ送られる。図中21bは、バッファタンク21の 液面センサで、該タンク21の被処理液しの液面高さを 検出して混合装置10に供給される水と原料粉の量を制 御させる。また24は攪拌室12の冷却水室で冷却水の 入口24aと出口24bを有し、攪拌によって生じる摩 30 擦熱を吸収する。

【0010】混合装置10は以上の構成を有するので、 回転羽根16を周速25m/sec程度で回転させ、水 を水入口17から供給しながら原料粉をホッパ18から 供給すると、両者は回転羽根16の回転力を受けて薄膜 円筒状に回転しながら攪拌処理される。

【0011】原料粉としてゼオライトアモルファスを用 いるとき、該ゼオライトアモルファスの粉体は、粒子間 に作用する凝集力で2次凝集しており、これを水に混合 しても「ダマ」と称する塊りになって溶解し難い。とこ ろが、この混合装置10を作動させながら水と粉体を同 時に供給すると、回転羽根16の回転によって回転作用 と攪拌作用が生じ、ダマを生じることなく分散、溶解し た被処理液しとなる。そして遠心力で生じた圧力によっ て槽内面を上昇し、堰板3を越えて上部室12aに入り 流出管20からバッファタンク21に流入する。

【0012】図3の微粒化装置11において、32は、 円筒形の攪拌槽で、その上部にリング状の堰板33と上 部室32 aが重なって固定され、上端に蓋34が取付け られる。35,36は被処理原料の供給管で、開閉弁3 50 ム44bでボス44cに接続されたものであり、櫓内径

5a, 36aを有するが、微粒化装置11として用いる ときは、供給管35.36の一方が使用され、前記図2 のパイプ23aに接続される。

【0013】上部室32aに設けた流出管37は、装置 11を連続運転した場合の製品の取出しに使用される。 この場合、図2の混合装置1と同様に前記堰板33とし て中心孔33aが大きいものを用い、該中心孔33aか ら上部室32aに被処理液Lを溢流させて流出管37か ら流出させる。しかし図示の堰板33は、微粒化装置1 1をバッチ運転するためのもので、被処理液しが上部室 32 a に入るのを防止する。攪拌終了後は、被処理液 L は、供給管35、36の他方の管から取出される。図中 38, 39は、攪拌によって生じる摩擦熱を冷却させる ための冷却水室で、一方の冷却水室38に冷却水の流入 管38aと流出管38bを備え、他方の冷却水室39に は管38a、38bから分岐した管が接続されている。 【0014】上端にモータ43を連結した回転軸41 は、予め蓋34、上部室32a、堰板33を貫通し、そ の下端に回転羽根42が固定される。

【0015】図示の回転羽根42は、ワイヤ型と称する 型式のもので、無数のワイヤを放射方向に並べて重ね合 わせ、ボス部42aに固定したものである。その外径の は、攪拌槽32の内径Dより僅かに小さく、間隙Sは (D-φ)/2であるから極めて小さい。実験的装置と してD=80mm、 $\phi$ =76mmとしたものはS=2m mである。

【0016】この攪拌槽32内に液体と液体又は液体と 粉体を混合した被処理液しを入れて回転軸41を駆動 し、回転羽根42を高い周速度で回転させると、被処理 液しは、とれに連れて強制回転され、遠心力で攪拌槽3 2の内面に押付けられながら厚さ t の薄膜円筒状になっ て回転する。そして、被処理液しのそれぞれの部分は、 円周方向及び上下方向に速度差があり、半径方向に圧力 差があるから、全体として薄膜円筒状を保ちながらその 内部で複雑な方向に流動すると共に、回転羽根42で叩 かれて強い破砕及び分散作用を受ける。このため、極め て短時間で攪拌作用が達成される。なお、被処理液しを 薄膜円筒状にする理由は、回転羽根における攪拌に有効 な高速部分だけで攪拌作用を行ない、中心側の部分では 液との接触を避けて、ここで摩擦熱が発生したり回転抵 抗が生じるのを防止するためである。

【0017】本発明の微粒化装置11は、その強い攪拌 作用によって、ゼオライトアモルファスの粒子を極めて 小径の粒子に破砕し分散させると共に、その表面を丸味 を帯びた滑らかな形状にすることができる。

【0018】図4の微粒化装置11aは、図3の微粒化 装置11に比べて回転羽根の構造は異なるがその他の構 造は実質上同一である。装置11aにおける回転羽根4 4は円筒型と称するもので、円筒部44aが数本のアー

Dと回転羽根外径φ、間隙Sは、図3のものと同一であ る。この装置11aでは、円筒部44aが高速回転する ことにより、被処理液Lは、円筒部44aの内外周を上 下方向に循環しながら薄膜円筒状になって回転し、液中 のゼオライトアモルファスの粒子は、粒子相互又は粒子 と回転羽根、槽内面との衝突と摩擦で破砕、分散、平滑 化の作用を受ける。

【0019】図5は、図3の微粒化装置11の作用効果 を示すグラフで、該装置11に水142.5g、ゼオラ イトアモルファス7.5gの混合物(5%水溶液)を入 10 れて、回転羽根42の周速を変えて攪拌した場合の攪拌 時間に対する平均粒子径の変化を、攪拌速度ごとに示し ている。ワイヤ型の回転羽根42の周速が、曲線₩,で は30m/sec、曲線W,では40m/sec、曲線 ♥。では50m/secである。また曲線Mは、別の型 式の攪拌機で、周速23m/secで駆動されたもので

【〇〇2〇】曲線Mにあっては、ゼオライトアモルファ スの粒子径は、2.5分経過しても原体の65µmのま まであり、30分攪拌して23μmである。これに対し 20 て装置11による攪拌では、曲線♥₁, ♥₂, ♥₁がすべ て作動開始直後から微細化が始まり、その後も急速に粒 径が減少し、周速30m/secの曲線W,では15分 で13μmであるが、周速40m/secの曲線W,で は10分で4.5μmになり、周速が50m/secの 曲線W,では10分で1μm以下になる。

【0021】図6は図3のワイヤ型の回転羽根42を有 する装置11と図4の円筒型の回転羽根44を有する装 置を用いて実験したデータをグラフにしたもので曲線₩  $_1$ ,  $\mathbb{W}_2$ ,  $\mathbb{W}_3$ は図5のものと同じである。また曲線 $\mathbb{C}_1$  30 過させた。 C.は円筒型回転羽根44を30,50,60,70m /secで駆動した場合である。

【0022】との図から判るようにワイヤ型の回転羽根 42を用いれば周速40m/sec以上で平均粒径が1 0μm以下になり、円筒型の回転羽根14を用いれば周 速50m以上で10μm以下になる。そして、このよう な攪拌処理をすると、各粒子は角が取れた丸味のある粒 子になる。

【0023】図7は、微粒化装置11にゼオライト5% の水混合物を入れて膜厚 t を2 1 mmに設定して周速5 Om/secで作動させたとき、作動時間によって平均 粒径と粒度分布がどのように変化するかを調べたもので あり、平均粒径の数値は枠内に記載され、該枠内のFM はワイヤ型、80は槽内径、50は周速を示す。図6 (a) はゼオライトアモルファスの原料について示し、 平均粒径は59、459μmで15~300μmの範囲 に分布する。

【0024】この原料を微粒化装置11で10分間処理 すると(b) に示すように平均粒径が1. 194μmに なり、0.08~40µmの範囲に分布する。1時間処 50 【0031】

理したものは、(c) に示され平均粒径0.171 um で0.08~50μmの範囲に分布し、16時間処理し たものは、(d) に示され平均粒径が0. 128 μmで 0.03~0.4 µ m の範囲に分布する。

【0025】このように攪拌時間の経過に従って微粒化 が進行するが、高速で或る時間以上攪拌すると、粒子の 沈殿が殆どなくなり、懸濁安定度が極めて大になること が発見された。図8は、微粒化装置11で処理した液体 と他の手段で処理した液体の懸濁安定度を比べたもので あり、処理後の液体を試験管に入れて1か月放置した後 の状態を示し、②の試験管に示した上部の白いイの部分 は、水のみが存在する透明部であり、中間の斜線つきの 口の部分は白濁部分であり、底部の点を付したハの部分 は装置から分離した金属粉の沈澱部である。

【0026】図8に示す試験管のうちΦΦΦは、本発明 の微粒化装置11においてD=80mmとし、φ=76 mmのワイヤ型羽根を用いた装置を周速70m/sec で作動させ、図中試験管①~③の下に記入した時間ごと に資料を採取した。図中、FMは薄膜円筒型式を示し、 80は内径、100は最大速度を示す。

【0027】また試験管の60は、同じ材料を湿式メデ ィアミルによって処理したもので、該ミルの攪拌槽内に 径0.3mmのガラスピーズを85%の充填率で封入 し、多重の回転羽根を10m/secで駆動し、該メデ ィアミルを1~3回通過させたものである。また試験管 ☎9は、高圧ジェット型微粒化分散機で処理したもの で、該分散機は、前記と同じ材料を口径0.18mmの ノズルから100~150m/secの高速で噴出させ ることにより微粒化するもので、該分散機を1~3回通

【0028】本発明の手段によれば、試験管②③に見ら れるように短時間で粒径2~3μm程度になり、透明部 イが極めて少なく、特に試験管③においては透明部が全 く無く、懸濁安定度が極大である。とれに対して466 のメディアミルによるものは、3パスによって粒径0. 104μmの微粒にしても、上部に水のみの透明部が存 在する。また⑦89の高圧ジェット型微粒化分散機によ るものは、9の粒径略3μmになっても透明部の量は大

【0029】このように、本発明の製法によるときは、 粒子径が3μm程度又はそれ以下になると、ゼオライト アモルファスの粒子の沈殿が殆ど生じないか皆無になっ て懸濁安定度が高いので、これを研磨液として使用すれ ば沈殿防止剤を添加しなくても均質の研磨が行なわれ る。また、顕微鏡で粒子を見ると、各粒子は角のとれた 丸味のある形状をしている。

【0030】水と粒子の混合比は、微粒化装置11に原 料を供給する時に決めてもよいし、製品取出し後に調整 してもよい。

【発明の効果】以上のとおり、請求項1の手段によれ ば、被処理液中の粒子は、この微粒化装置内に生じる高 速水流で運ばれながら回転羽根又は槽内面との衝突及び 摩擦を繰り返し、粒子相互も衝突を繰り返すから、粒子 は微細化すると共に角の取れた丸味のある粒子になり、 研磨材として使用するとき被加工面に掻き傷が生じない 効果がある。また、この微粒化装置で攪拌処理した後の 液体は、粒子の沈殿が殆どないか全くないので、沈殿防 止剤を用いなくても一定混合率の研磨材を供給でき、均 質の研磨ができる利点がある。

【0032】また請求項2の手段によれば、混合機の攪 拌槽内で薄膜筒状に旋回している溶媒又は混合液の内周 面に、砥料原料粉が分散して混合するので、該砥料原料 粉は、混合液中に平均的に分配され、ダマを生じること がなく攪拌処理されるから、後段の微粒化装置での微粒 化作用を均等に受けることができる利点がある。

【図面の簡単な説明】

## 【図1】 研磨装置の斜視図

\*【図2】 混合装置の一例を示す縦断面図

【図3】 微粒化装置の一例を示す縦断面図

【図4】 同じく他例を示す縦断面図

ワイヤ型回転羽根による微粒化作用を示すグ 【図5】 ラフ

ワイヤ型と円筒型の回転羽根による微粒化作 【図6】 用を示すグラフ

【図7】 粒子の粒度分布の変化を示すグラフ

【図8】 粒子の沈殿状態を示す正面図

## 【符号の説明】

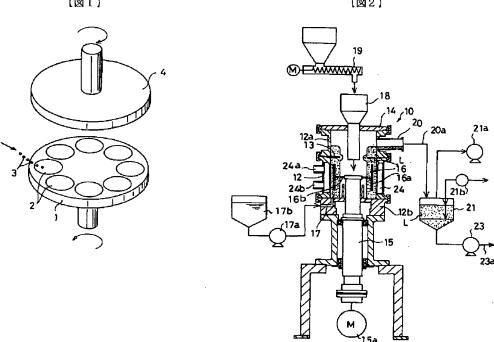
10	混合装	置	1	1	, 1	l a	微粒(	比装置
12.	3 2	攪拌槽				13,	33	堰板
35,	36	供給管		2	4,	38,	39	冷却
水室								
15,	4 1	回転軸		1	6,	42,	44	回転
羽根								

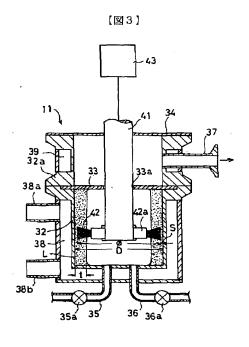
## L 被処理液体

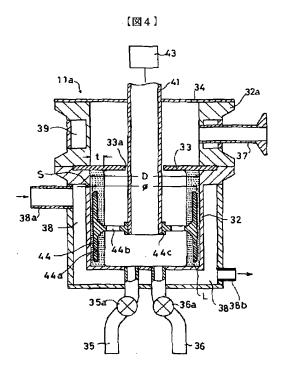
### 【図1】

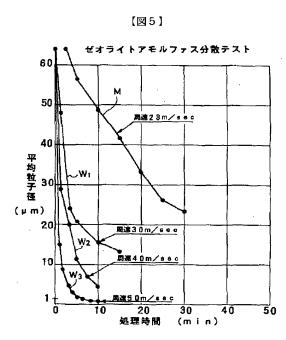


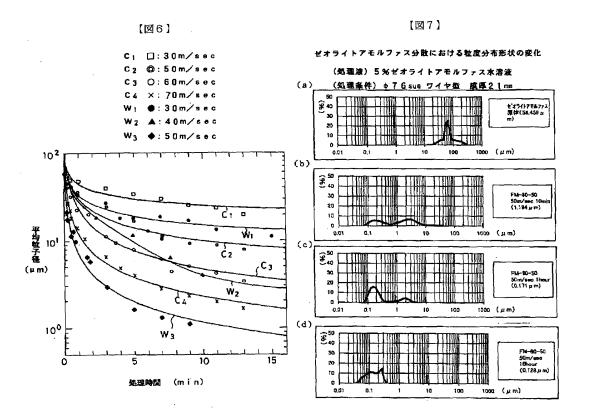




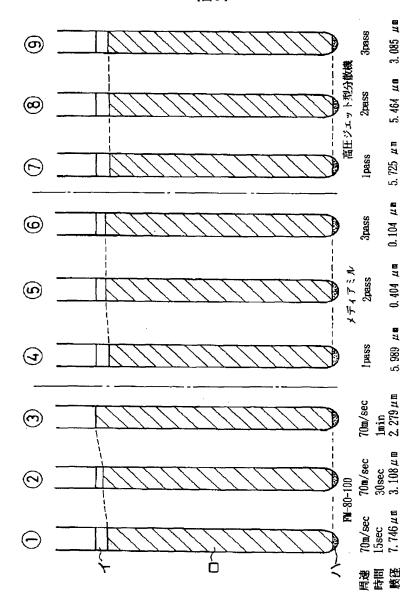








【図8】



フロントページの続き

(72)発明者 森安 信彦 大阪府大阪市福島区海老江8-16-43 特 殊機化工業株式会社内 (72)発明者 野口 潤 大阪府大阪市福島区海老江8-16-43 特 殊機化工業株式会社内 (72)発明者 三村 浩

大阪府大阪市福島区海老江8-16-43 特 殊機化工業株式会社内